Halbleitertechnik und Nanostrukturen I

Teil Halbleiter und Nanostrukturen WS 2014 Arno Förster Ü 06 / Seite 1/1 **Übung 6**:

Ue06 HTNS PT WS14

0000_111185_F1_W314	
1	Bei welchem Druck (in bar) wäre die Anzahl der Moleküle pro Volumeneinheit in
	einem idealen Gas gleich der Dichte der Leitungselektronen in Kupfer, wenn beide
	Stoffe - Gas und Kupfer - eine Temperatur von T = 300K haben?

- Die Fermi-Energie von Kupfer hat den Wert 7,0eV. Zeigen Sie, dass die zugehörige Fermi-Geschwindigkeit 1600 km/s beträgt.
- Zeigen Sie, dass bei T = 0 K die mittlere Energie E_{gem} eines Leitungselektrons in einem Metall gleich $\langle E \rangle = \frac{3}{5} E_F$ ist.

(Hinweis: Für die mittlere Energie gilt $\langle E \rangle = \frac{1}{N} \int E \cdot D(E) dE \cdot$, wobei *N* die Gesamtzahl der Ladungsträger ist.)

- 4 Betrachten Sie ein kubisches Metallklötzchen aus Aluminium.
 - a) Wie hoch ist die Ladungsträgerdichte n, bei einer Dichte ρ =2,70g/cm³ und einer Molmasse von Aluminium M=26,98g? Ein Atom liefert 3 Elektronen!
 - b) Wie hoch ist die Fermienergie?
 - c) Als Fermitemperatur wird der theoretische Wert definiert, bei dem kT identisch mit der Fermieenergie ist. Wie hoch ist die Fermitemperatur von Al?
- Aus der inneren Energie eines Systems, welche als Funktion der Entropie S, des Volumens V und der Teilchenzahl N gegeben ist, lässt sich durch partielles Ableiten der im System herrschende Druck berechnen:

$$P = -\frac{\partial U}{\partial V}\bigg|_{S,N}$$

Zeigen Sie, dass ein Fermigas mit der Fermienergie Ef am absoluten Nullpunkt einen "Fermidruck" besitzt, dessen Wert gegeben ist durch

$$P_0 = \frac{2}{5} n E_f$$

Zeigen Sie, das aus $E_f = \frac{E_C - E_V}{2} + \frac{kT}{2} \ln(\frac{N_V}{N_C})$ gilt:

$$E_f = \frac{E_C - E_V}{2} + \frac{3kT}{4} \ln(\frac{m_h^*}{m_e^*})$$

7 Gehen Sie von folgenden Halbleiterdaten aus:

Indiumantimonid (InSb) $m_e = 0.014$, $m_h = 0.4$, $\varepsilon_r = 17.7$, $E_g = 0.24$ eV

Indiumarsenid (InAs) $m_e = 0.022, m_h = 0.4, \varepsilon_r = 14.6, E_g = 0.43 \text{eV}$

Germanium (Ge) $m_e = 0.6$, $m_h = 0.28$, $\varepsilon_r = 16$, $E_g = 0.66$ eV

Silizium (Si) m_e =0.3 , m_h =0.54 ε_r =11.7, Eg=1,1 eV

GaAs (GaAs) $m_e = 0.065$, $m_h = 0.5$, $\varepsilon_r = 12.5$, $E_g = 1.4$ eV

- a) Schätzen Sie mittels des Wasserstoffmodells die Bindungsenergien und Bindungsradien für Donatoren und Akzeptoren in den jeweiligen Halbleitern ab!
- b) Bestimmen Sie jeweils die kritischen Akzeptor- und Donatorkonzentrationen für die Entartung in den jeweiligen Halbleitern ab.
- c) Bestimmen Sie jeweils die Lagen der intrinsischen fermi-Niveaus der oben angegeben Halbleiter